

イオン注入装置ラインナップ

弊社では、チップから12インチ径ウエハまで多種多様なサンプル及び、お客様からのご要望に合わせて各種条件での注入処理が可能です。注入条件は10~8,000KeVまで、室温から高温加熱（600℃）まで、イオン種は約60種の対応が可能です。

イオン注入装置

200keV注入機



400keV注入機



イオン注入装置

250 注入機



8MeV注入機

